19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-72189

(3) Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)4月1日

H 05 K 3/20 B - 6736 - 5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

63発明の名称

回路板の製造方法

②特 昭61-216275

②出 願 昭61(1986)9月13日

79発 明者 兼 治 明 者 ②発 笠 井 与 志 治 者

大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内 大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内

大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内

②発 明 賢 作 ①出 願 松下電工株式会社

弁理士 石田 長七

大阪府門真市大字門真1048番地

79代 理

1. 発明の名称

回路板の製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) 導電性のキャリア板の表面に薄い金属層 をメッキによって形成すると共にこの薄い金属層 の表面に回路パターンで回路層をメッキによって 形成し、次いで絶縁基板に回路層を薄い金属層と 反対側の面において接着させた後に存い金属層か **らキャリア板を剝離し、しかる後に回路層の金属** は溶解しないが薄い金属層の金属は溶解するエッ チング液によって薄い金属層を除去して絶縁基板 の表面において回路層を露出させることを特徴と する回路板の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

[技術分野]

本発明は、回路を転写して形成するようにした 回路板の製造方法に関するものである。

[背景技術]

回路板を製造するにあたって、回路の形成は従 来からサブトラクティブ法でおこなわれるのが一 般的である。すなわち絶縁基板の表面に金属箔を 積層して設け、回路パターン以外の部分において 金属箔をエッチングすることによって回路の形成 をするのである。しかしこの方法では回路以外の 部分では金属箔はエッチング除去されることにな るために材料ロスなどの問題がある。このサブト ラクティブ法に対して、回路をメッキによって絶 緑基板に付加して設けるようにしたアディティブ 法があり、アディティブ法に類似する回路形成方 法として絶縁基板に回路を転写させて設ける方法 が本発明者等によって検討されている。

例えば第5図(a)のように、導電性のキャリア 板1の表面にメッキレジスト3を回路パターン以 外の部分において設け、次いでキャリア板1に通 電することによってキャリア板1の表面に電気ノッ キで回路層 4 を形成させる。回路層 4 は第 5 図(b) のようにメッキレジスト3によって被獲されない 部分においてキャリア板1の表面に回路パターン

で形成されることになる。次ぎに第5図(e)のよ うにキャリア板1に回路層4を保持させた状態で 回路暦4とメッキレジスト3とを絶縁基板5に接 潜させる。そしてこのように組織基板5に回路層 4とメッキレジスト3とを接着させたのちに、回 路暦4及びメッキレジスト3からキャリア板1を 剣能することによって、キャリア板1から転写さ せた状態で努る図(d)のように回路層 4 とメッキ レジスト3とを絶縁基板5の麦面に設けて同路板 Aとするのである。また、第5図(b)のようにキャ リア板1に回路層4を形成したのちに第6図(a) に示すようにキャリア板1からメッキレジスト3 を除去し、この状態で第6図(b)のように回路層 4 を絶縁基板5に接着させたのちに、第6図(c) のようにキャリア板1を剣能することによって、 絶縁基板5の表面に回路層4のみを転写させた回 路板 A を得ることもできる。

このものにあって、回路暦4はキャリア板1の 表面から絶縁茜板5の表面に転写させる必要があ るために、キャリア板1に対する回路暦4の密着

でい金属暦 2 を除去することによって第 1 図(g) や第 2 図(h)のように回路暦 4 を露出させ、絶縁 基板 5 の表面に回路暦 4 を設けた回路板 A を得る のである。

この方法によれば、絶縁基板5に対する回路層 4の密着力よりもキャリア板1に対する孫い金属 **暦2の密発力を小さく形成することによって、回** 路暦4の一部が絶縁基板5の表面に残らずに剝が れてしまうようなおそれなくキャリア板1を剝離 させることができるのである。またこのようにキャ リア板1の制能が容易におこなえるようにキャリ ア板1と薄い金属板2との密着力を小さくしても、 薄い金属暦 2 に対する回路暦 4 の密潜力は高くす ることができ、回路層4の形成位置を薄い金属層 2によって保持をせた状態で絶縁基板5に回路層 4を転写させることができるものであり、絶縁苗 板5に回路暦4を転写する際にキャリア板1の表 面で回路層4が位置すれるれたり切断されたりす るおそれがなく、精皮の良い回路形皮をすること ができるのである。そしてこの方法においては級

力を小さくしてキャリア板1を剝離する際に回路 層4の一部がキャリア板1に残ってしまうことを 防ぐ必要がある。しかしキャリア板1に対する回 路層4の密着力を小さくすると絶縁基板5に転写 する作業の際に回路層4がキャリア板1の表面で 位置ずれされたりさらに切断されたりするおそれ があり、精度良く回路を形成することが困難にな る。

このために第1図に示す方法や第2図に示す方法が検討されている。これらの方法は第1図(a) や第2図(a)のようにキャリア板1の表面にキャリア板1と密着力の小さい金属をメッキして寝い金属暦2の表面にもから、このぼい金属暦2の表面にもなったがある図や第6図のものと同様にしてシャンスト3の形成や回路暦4の形成をおこない、そしてさらに第5図や第6図のものと同様にしてキャリア板1に保持させた状態で回路暦4を第1図(e)や第2図(f)のように組織法板5に接着させたのちに、薄い金属暦2の表面からキャリア板1

緑基板5に回路層4を転写したのちに薄い金属層 2を除去しなければならないが、この除去は機械 的研摩や化学的エッチングによっておこなわれて いる。しかしなから、機械的研摩によって薄い金 属層2を除去する場合には、薄い金属層2を研修 する際の衝撃が回路層4に加わって回路層4が殻 細回路のときには破壊されるおそれがあると共に、 また確い金属暦2の研摩盘のばらつきによって回 路暦4の厚みなど寸法精度がばらついて、回路精 皮が悪くなるという問題があり、さらに化学的エッ チングによって覆い金属層でを除去する場合には、 エッチング彼でエッチングする際のエッチングス ピードのばらつきや藉い金属層2の厚みのばらつ きなどで薄い金属層2をエッチングし終える終点 がばらついて制御することが難しく、従って回路 層4までもエッチングして削ってしまうことになっ て、このものでも回路精度が悪くなるという問題 がある。

[発明の目的]

本発明は、上記の点に震みて為されたものであ

り、回路精度が悪くなるおそれなく確い金属層を 除去することができる回路板の製造方法を提供す ることを目的とするものである。

[発明の開示]

しかして本発明に係る回路板の製造方法は、導 電性のキャリア板1の表面に薄い金属層2をメッ キによって形成すると共にこの薄い金属層2の表 面に回路パターンで回路層4をメッキによって形 成し、次いで絶縁基板5に回路層4を薄い金属層 2 と反対側の面において接着させた後に薄い金属 層でからキャリア板1を網難し、しかる後に回路 層4の金属は溶解しないが薄い金属層2の金属は 溶解するエッチング液によって薄い金属層2を除 去して絶縁基板5の表面において回路履4を露出 させることを特徴とするものであり、薄い金属層 2の除去を回路暦4の金属は溶解しないが薄い金 展層2の金属は溶解するエッチング液によってお こなうようにし、回路層4を削ってしまうおそれ なく薄い金属層2を除去できるようにして上記目 的を達成したものであって、以下本発明を実施例

てぼい金属層 2 に通電することによって電気ノッキをおこない、 寝い金属層 2 の表面に電気ノッキによって回路層 4 を析出させて形成する。この回路層 4 は第1 図(c)のようにノッキレジスト 3 によって被覆されず露出された部分において寝い金属層 2 の表面に回路パターンで形成されるものであり、 またこの回路層 4 を形成する金属としては で・金属層 2 を形成する金属と異なる金属、例えば銅などを用いる。

により詳述する。

キャリア板1は転写用基板として用いられる6 のであり、半田や錫など薄い金属暦2を形成する 金属と密発力の弱い金属板、例えばステンレスや チタン、アルミニウムなどの導電性金属板によっ て形成してある。そしてこのキャリア板1の表面 を化学的あるいは機械的に粗面化処理し、次いで キャリア板1に適電することによって電気メッキ をおこない、キャリア板1の表面に半田や鉛など を電気メッキすることによって薄い金属層2を筋 1 図(a)のように析出させて形成する。この薄い 金属暦2は後述の回路暦4を一体化することがで きればよいものであって、厚みは0.5~10μ 程皮で十分である。このようにキャリア板1の表 面に薄い金属層2を電気ノッキで形成したのちに、 薄い金属暦2の表面にメッキレジスト3を並布し て露光・現像をおこなうことによって、第1図(b) のように所定パターンの回路層4を形成すべき以 外の部分において薄い金属層2の表面をメッキレ シスト3で被覆する。次ぎにキャリア板1を介し

れを熟盤12間にセットして加熱加圧成形するこ とによって、複数枚のプリプレグ11を積屑して 絶縁基板5を形成すると同時に絶縁基板5に回路 層4とメッキレジスト3を接着させるようにする ことができる。もちろん、絶縁基板5として予め 形成されたものに接着剤を強布しておいて回路層 4とノッキレジスト3を接着させるようにしても よい。このようにして第1図(e)のようにキャリ ア板1で保持させた状態の回路層4とメッキレジ スト3を絶縁基板5に接着させたのちに、第1図 (1)に示すようにキャリア板1を網離して除去す る。このとき、絶縁恭板5に対する回路層4の密 **若力よりもキャリア板1に対する稼い金属圏2の** 密着力を小さく形成することによって、回路層4 の一部が絶縁芸板5の表面に残らすに剝がれてし まうようなおそれなくキャリア仮1を容易に朝離 させることができる。またこのようにキャリア板 1の剝離が容易におこなえるようにキャリア板 1 と確い金属板2との密着力を小さくしても、違い 金属暦 2 に対する回路暦 4 の密潜力は高くするこ

とができ、回路層4の形成位置を確い金属層2によって保持させた状態で絶縁基板5に回路層4を転写させることができるものであり、絶縁基板5に回路層4を転写すれたり切断されたりするためにですがアング11を加熱加圧しまりで11を加熱を板5に回路層4を転写させるようにしたる絶縁基板5に回路層4を転写させるようにできた場合において、樹脂の流れなどが回路層4に作用しても回路層4の位置すれや切断が発生することができることになる。

そして、薄い金属層 2 を除去することによって、 第 1 図(g)のようにノッキレジスト 3 や回路層 4 を露出させ、キャリア板 1 から転写させた状態で 絶縁基板 5 の表面に回路層 4 を設けた回路板 A を 得ることができる。このように存い金属層 2 を除 去するにあたっては、回路層 4 を形成する金属は 溶解しないが存い金属層 2 を形成する金属は溶解 するエッチング液を用いておこなう。例えば薄い

ኤ

ω' · 'γ

上記第1図の実施例では回路層4とともにメッ キレジスト3も絶縁芸板5に転写させることにな り、ノッキレジスト3は回路板Aの一部を構成す ることになる。従ってメッキレジスト3には回路 パターンを形成する際の露光・現像の解像性等の パターニング性の特性の他に、絶縁性能など電気 特性や電子特性をも必要とされることになる。し かしこのような多種の性能を満足するメッキレジ スト3を簡単に得ることは難しく、得られたとし ても非常に高価になる。そこでこの場合には、第 2 図に示す方法によってメッキレジスト 3 が転写 されない回路板Aを形成することができる。すな わち、まず第1図(a)(b)(c)と同様にしてキャリ ア板1に薄い金属層2、ノッキレジスト3、回路 暦 4 をそれぞれ形成したのちに(第2図(a)(b)(c)) 、 弟 2 図(d)のようにノッキレジスト 3 を溶解さ せるなどしてキャリア板1から除去する。そして 第1図(d)乃至(g)と同様にしてキャリア板1に保 持させた状態で絶縁菇板5に回路暦4を接着させ

金属層2を半田ノッキや鍋ノッキで形成し、回路 暦4を銅メッキで形成した場合には、エッチング 液としてはホウフッ酸水溶液や過酸化水素水溶液 などを用いるものであり、回路層4を侵して回路 層4を削り取ってしまうおそれなく稼い金属層2 のみを完全にエッチング除去することができる。 従って薄い金属暦2が残って回路暦4間でショー トなどが発生するようなおそれがなく、しかも国 路暦4の厚み精度を保って回路精度を高めてイン ピーグンス制御を容易にすることができるもので ある。さらにこのように回路層4はエッチング液 に侵されず表面が削り取られるようなことがない ために、回路層4の表面と回路板Aの鉄緑屑の一 部を形成することになるノッキレジスト3の表面 とを面一にしてフラッシュサーキットを形成する ことができ、製造工程途中で回路が切断されたり 備付けられたりする危険を小さくすることができ ると共に浮き気泡等を少なくしてソルターレジス トを均一に形成することができることになり、さ らには表面実装の位置決めが容易になるものであ

(郑 2 図 (e) (f))、 さらにキャリア板 1 を剝離し(郊 2 図(g))、次いで薄い金属暦 2 をエッチング液で 溶解除去することによって、回路層4が絶縁基板 5の表面と面一に露出する状態で絶縁基板5に転 写された第2図(b)のような回路板Aを得ること ができる。このものではメッキレジスト3はキャ リア板1から予め除去されているために触録芸板 5に転写されるようなことはなく、ノッギレンス 13としては回路層4のパターンを形成するため の露光・現像の際の解像性等のパターニング性だ けを満足するものであればよく、メッキレジスト 3 が回路板Aの一部を構成することになる場合の ように電気的な特性や電子的な特性を要求される ことはない。従ってパターニング性のみを重視し たノッキレンスト3を用いてアスペクト比の高い 敬細回路を形成することが可能になるのである。

尚、第3図はキャリア板の代わりにアルミニウム笛などの序み10~70単程度の金属箔15を用いるようにしたものであり、まず第3図(a)のように金属箔15の表面に第1図(b)の場合と同

特開昭63-72189 (5)

様にしてノッキレジスト3を形成すると共に、さ らに弟 3 図(b)のようにメッキレジスト 3 で被覆 されていない部分において金具宿15の表面に弟 1図(c)の場合と同様にして電気メッキによって 回路層4を形成する。回路層4は金属箔15を形 成する金属と異なる金属のノッキによって形成す るものであるが、金属箔15に対して密着性の低 い金属を用いる必要はなく、例えば鍋メッキによっ て回路暦4を形成することができる。次に第3図 (c)(d)に示すように、第1図(d)(e)の場合と同様 に金属領15に保持させた状態で回路層4を絶縁 基板5に接着させ、こののちに金属箔15をエッ チングによって除去することによって回路層4を 露出させ、第3図(e)のように金属指15から転 写させた状態で絶縁基板5の表面に回路層4を設 けた回路板Aを得ることができる。このように存 い金属層2をエッチングするにあたっては、回路 雁 4 を形成する金属は溶解しないが金属箔15を 形成する金属は溶解するエッチング液を用いてお こなう。例えば金属箔15もアルミニウムで形成

とができるものである。

4. 図面の簡単な説明

第1図(a)乃至(8)は本発明の一実施例の各工程部分の断面図、第2図(a)乃至(h)は本発明の他の実施例の各工程部分の断面図、第3図(a)乃至(e)は他法における各工程の断面図、第4図はさらに他法によって得た回路板の断面図、第5図(a)乃至(d)は従未例の各工程部分の断面図、第6図(a)乃至(c)は他の従来例の各工程部分の断面図である。

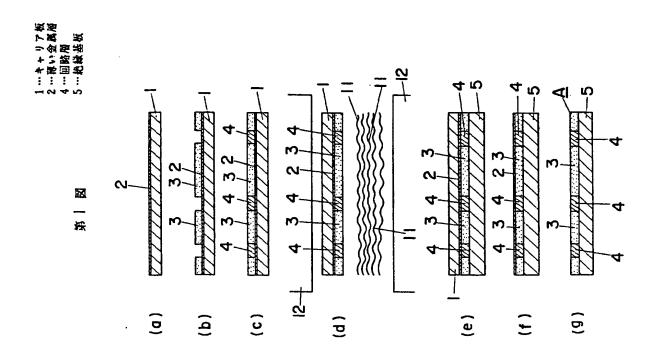
1 はキャリア板、 2 は寝い金属層、 4 は回路層、 5 は絶縁基板である。

代理人 弁理士 石田長七

し、回路層 4 を鋼で形成した場合には、エッチング液としては塩酸の 1 0 %水溶液などを用り取ってあり、回路層 4 を侵して回路層 4 を削り取ってしまうおそれなく金属箔 1 5 のみを完全にエテチング除去することができる。この場合ないようにオーレンスト 3 を接着転写させないようにするときには、第3 図(b)のように回路層 4 を形成したのちに金属箔 1 5 からメッキレシスト 3 を溶解などして除去するようにすればよく、このようにして第4 図に示すようなメッセきる。が含まれない回路体 A を得ることができる。

[発明の効果]

上述のように本発明にあっては、回路層の金属は溶解するエッチを関係の金属は溶解するエッチング級によって薄い金属層を除去して絶縁基板の表面において回路層を露出させるようにしなので、回路層を侵して回路層の表面を削るような除されなく薄い金属層のみを完全にエッチング除去することができ、回路層を厚み精度良く絶縁を仮に設けることができて回路形成の精度を高めることができて回路形成の精度を高めることができて回路形成の精度を高めることができて回路形成の精度を高めることができて回路形成の精度を高



V. 14

